

# شبیه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده

مسعود کاوش تهرانی، رامین توفیق موالو<sup>۱</sup>

## چکیده:

در این مقاله شبیه‌سازی‌هایی برای انتشار پرتو گاوسی در میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی و دو میکروعدسی تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی ارائه شده‌اند. ابتدا انتشار پرتو گاوسی در یک میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی به قطر دهانه‌ی  $980\mu\text{m}$  و عمق نفوذ  $400\mu\text{m}$  و طول بستر  $5\text{mm}$  توسط نرم افزار Optiwave شبیه‌سازی می‌شود؛ سپس شبیه‌سازی برای دو میکروعدسی تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی انجام می‌شود. با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی، فاصله‌ی کانونی و پهنای پرتو در نقطه‌ی کانونی به دست آورده می‌شود. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که فاصله‌ی کانونی و پهنای پرتو در نقطه‌ی کانونی برای دو میکروعدسی تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی نسبت به میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی کوچک‌تر هستند.

**کلمات کلیدی:** انتشار پرتوی گاوسی، میکروعدسی، ضریب شکست تدریجی، فاصله کانونی، پهنای پرتو

## ۱. مقدمه

یون نفوذ کننده با ابعاد کوچکتر، آلایش ناخالصی کمتر باعث افزایش سرعت مبادله یونی می‌شود. در این روش علت تغییر ضریب شکست تغییرات شیمیایی در ساختار و اندازه شعاع یونی و قطبش‌پذیری الکترونی است. ویژگی‌های این نوع میکروعدسی‌های تدریجی ساخته شده، داشتن سطوح مسطح، ابیراهی کمتر نسبت به عدسی‌های معمولی، مشخصه‌ی زاویه‌ای، فاصله کانونی و دهانه عددی مناسب و هم‌محوری و نصب راحت است. به همین دلیل به طور گسترده در سامانه‌های مخابرات نوری همچون سامانه‌های پردازش اطلاعات و تصویربرداری بکار می‌روند [۱-۳]. بنابراین نیاز به توسعه این نوع از عناصر میکرواپتیکی در

میکروعدسی‌های تخت با توزیع سه بعدی نمایه ضریب شکست توسط فرآیند تبادل یونی ساخته می‌شود. انتخاب روش تبادل یونی به علت سادگی و انعطاف-پذیری در انتخاب دهانه عددی و ابعاد شیشه است. در فرآیند تبادل یونی یک تکه شیشه لیتوگرافی شده در حمام نمک مذاب برای مدت زمان و دمای معین فرو برده می‌شود. عوامل موثر همچون شدت میدان الکتریکی قویتر، افزایش دما، افزایش زمان نفوذ، اندازه

۱. پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،

شاهین شهر

۱. اندازه اتمی یون‌های مبادله شده:

اگر یک یون کوچک (مانند  $\text{Li}^+$  در نمک مذاب) جایگزین یون بزرگ ( $\text{Na}^+$  یا  $\text{K}^+$  در شیشه) شود شبکه شیشه در اطراف یون کوچکتر برای تولید یک ساختار بسته‌ای متراکم فرو می‌پاشد که در نتیجه آن ساختار دارای ضریب شکست بزرگتر می‌شود و بر عکس اگر یون بزرگتر جایگزین یک یون کوچکتر شود بستر با کاهش ضریب شکست مواجه خواهد شد.

۲. قطبش‌پذیری الکتریکی یون‌های مبادله شده:

اگر یون با قطبش‌پذیری الکتریکی بزرگتر همچون  $\text{Ag}^+$ ،  $\text{Cs}^+$ ،  $\text{TI}^+$  و  $\text{Rb}^+$  یا  $\text{K}^+$  جایگزین یک یون با قطبش‌پذیری کمتر همچون  $\text{Na}^+$  شود. ضریب شکست افزایش می‌یابد و برعکس.

در این شبیه‌سازی، از میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی ارائه شده توسط شرکت Nippon Sheet Glass (NSG) با نمایه ضریب شکست شبه-کروی اندازه‌گیری به روش میکروسکوپ تداخلی استفاده کرده‌ایم که رابطه‌ی آن عبارت است از [۱۲]:

$$n(r,z)^2 = n_0^2 \left[ 1, (gz)^2, (gz)^4, (gz)^6 \right] \quad (1)$$

$$\times \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1.5 & -1.3 \\ -1.8 & 15.4 & -46.6 & 37.8 \\ 10.4 & -127.4 & 375.8 & -286.2 \\ -24 & 298.2 & -859.1 & 612.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ (gr)^2 \\ (gr)^4 \\ (gr)^6 \end{bmatrix}$$

که  $n_0=1/714$  ضریب شکست در مرکز دهانه‌ی و روی سطح عدسی است.  $g = 0.545 \text{mm}^{-1}$  (برای طول موج  $1550 \mu\text{m}$ ) یک ثابت بهنجار شده است که تعیین کننده توان عدسی است.  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$  شعاع دهانه میکروعدسی و  $Z$  محور نوری میکروعدسی را نشان می‌دهد. شکل ۱ شماتیکی از میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی را نشان می‌دهد که در آن ضریب

دستگاه‌های مختلف وجود دارد. در مقالات بسیاری روش‌های ساخت [۶-۴] و محاسبه نمایه ضریب شکست [۷-۹] و انتشار پرتو در محیط با ضریب شکست تدریجی [۱۰-۱۱] بررسی شده است. در مقالات به ندرت به مرتبط کردن مدل نفوذ به یک برنامه طراحی میکروعدسی تدریجی اشاره شده است. بطوریکه بتوان پارامترهای تجربی همچون دما و زمان را بطور مستقیم در طول فرآیند طراحی عدسی بهینه‌سازی کرد. این کار اجازه تعیین شرایط آزمایشگاهی مناسب و مورد نیاز برای ایجاد شکل نمایه ضریب شکست را به طراح می‌دهد که دارای عملکرد نوری مطلوب باشد. به علاوه این روش تضمین می‌کند که عدسی‌هایی با ضریب شکست تدریجی طراحی شده با مدل نفوذ را می‌توان با استفاده از تکنولوژی‌های کنونی ساخت. برای اتصالات نوری در سامانه‌های مخابرات نوری از دو میکروعدسی تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی استفاده می‌شود. به همین خاطر برای آگاهی از چگونگی عملکرد دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده و چگونگی انتشار باریکه نوری در آن باید از راه‌های مختلفی همچون شبیه‌سازی بهره برد.

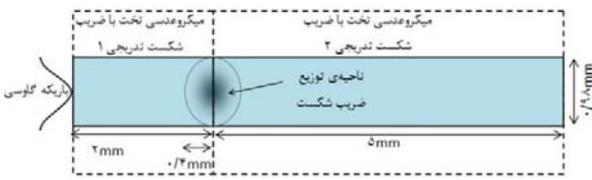
در این کار انتشار پرتو گاوسی از میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی و دو میکروعدسی تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی توسط نرم افزار Optiwave شبیه‌سازی شده است و فاصله‌ی کانونی و پهنای پرتو در کانون با استفاده از شبیه‌سازی‌ها، محاسبه و مقایسه گردیده است.

## ۲. مدل نمایه ضریب شکست

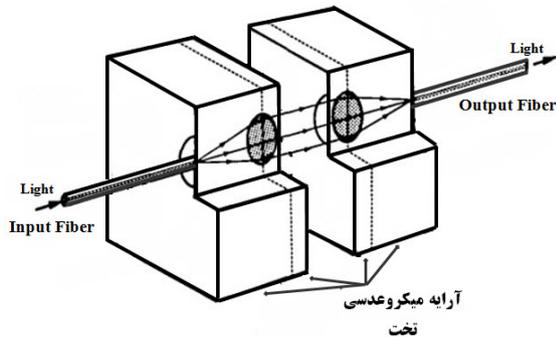
امروزه ضریب شکست تدریجی یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود. هر چند حداکثر تغییرات ضریب شکست به مقادیری کمتر از ۰/۲۷ محدود می‌شود. تغییر ضریب شکست در بستر مورد استفاده در این مقاله نتیجه ترکیب دو اثر مهم زیر است.

### ۳. اپتیک دو میکرو عدسی تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی

دو میکرو عدسی تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی، نمایش داده شده در شکل ۳، آرایه‌ای از موجبر دو بعدی است که شامل دو میکرو عدسی تخت با ضریب شکست تدریجی است. این دو میکرو عدسی تخت جفت شده، در تسهیم‌کننده‌های نوری، اتصالات نوری، جفت-کننده‌های جهت‌دار و غیره کاربرد دارد و می‌توانند با استفاده از یک ساختار دو بعدی تغییرات ضریب شکست ساخته شوند. اگر از یک آرایه دو بعدی از حفره‌ها جهت نگهداری فیبر نوری استفاده کنیم، می‌توانیم به راحتی فیبر نوری را با آرایه‌ای از این دو میکرو عدسی‌های جفت شده، مطابق شکل ۴، هم محور نمائیم. ساختارهای اپتیکی از قبیل آینه‌های نیم بازتابنده و فیلترهای چند لایه دی الکتریک به آسانی می‌توانند به یک میکرو عدسی جفت شده اضافه شوند [۱۵-۱۳].

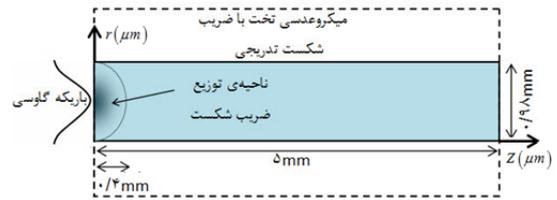


شکل ۳. مشخصات ابعادی و نحوه‌ی قرارگیری دو میکرو عدسی با ضریب شکست تدریجی جفت شده.



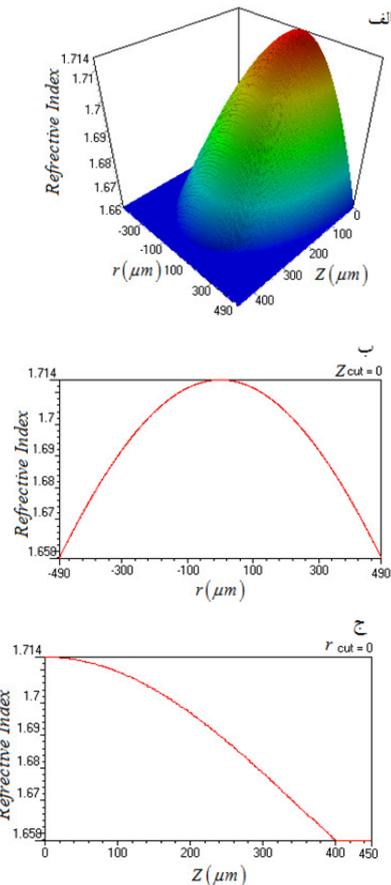
شکل ۴. ساختاری از اتصال فیبر به فیبر توسط میکرو عدسی‌های تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی

شکست بستر ۱٫۶۵۸ و بیشینه تغییر ضریب شکست این عدسی ۰٫۰۵۶ است.



شکل ۱. مشخصات ابعاد میکرو عدسی تخت با ضریب شکست تدریجی

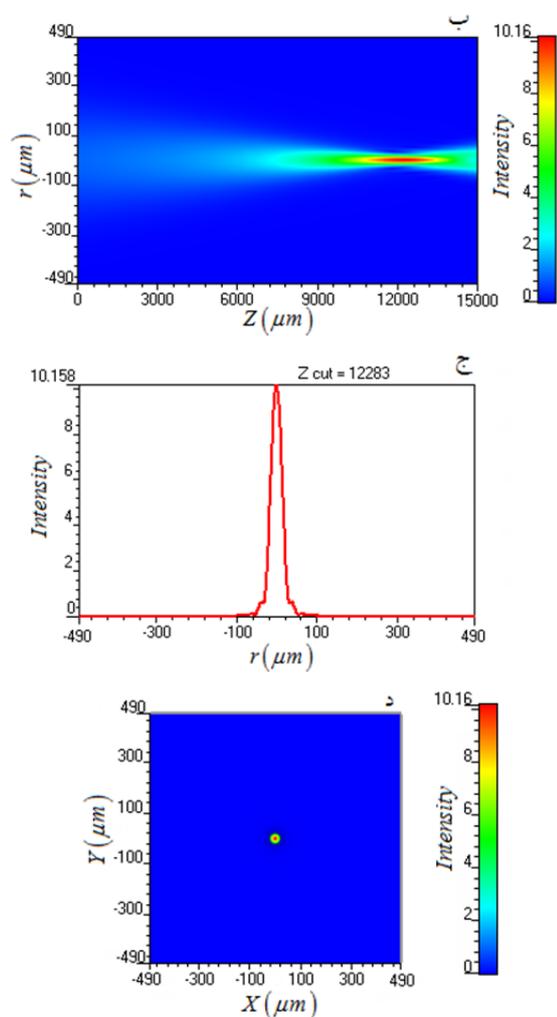
نمودارهای دو بعدی و سه بعدی مربوط به ضریب شکست آورده شده در رابطه‌ی ۱ (برای میکرو عدسی تخت با توزیع ضریب شکست تدریجی شبه کروی) در شکل‌های ۲-آ و ۲-ب و ۲-ج رسم شده است.



شکل ۲. تغییرات نمایه ضریب شکست میکرو عدسی تخت الف. نمایه دو بعدی، ب. تغییرات ضریب شکست بر حسب مختصه‌ی شعاع  $(r)$  در  $Z=0$ ، ج. تغییرات ضریب شکست بر حسب مختصه‌ی محور نوری  $(Z)$  میکرو عدسی در  $r=0$ .

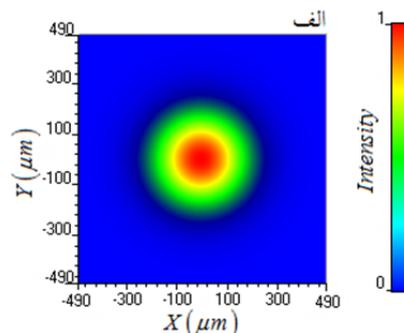
#### ۴. شبیه سازی انتشار پرتوی گاوسی در میکروعدسی

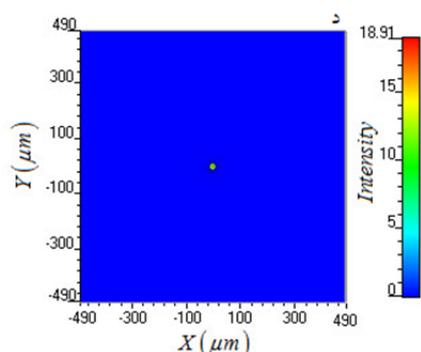
این شبیه سازی ها برای شیشه های نوری با تغییرات ضریب شکست مطابق رابطه ی (۱) انجام شده است. مطابق شکل ۱ این شیشه سطح مقطع  $۰.۹۸\text{mm} \times ۰.۹۸\text{mm}$  و طول بستر  $۵\text{mm}$  و  $۲\text{mm}$  دارد. ناحیه ی توزیع ضریب شکست شبه کروی این شیشه دارای دهانه ی به قطر  $۹۸۰\mu\text{m}$  و بیشینه عمق نفوذ  $۴۰۰\mu\text{m}$  است و محیط اطراف هوا در نظر گرفته شده است. شکل ۵-ا توزیع شدت پرتو گاوسی ورودی به میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی با نیم پهنای  $۲۰۰\mu\text{m}$  و بیشینه شدت  $\frac{w}{m^2}$  و شکل ۵-ب توزیع شدت پرتو گاوسی پس عبور از طریق این عدسی را نشان می دهد. با استفاده از این شکل می توان فاصله ی کانونی را بدست آورد با توجه به اینکه طول بستر  $۵\text{mm}$  و بیشترین شدت در  $۱۲.۲۸۳\text{mm}$  است؛ از اینرو فاصله ی کانونی پشتی میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی  $۷.۲۸۳\text{mm}$  بدست می آید. با استفاده از نمودار توزیع شدت شعاعی در نقطه کانونی ( $Z=۱۲.۲۸۳\text{mm}$ )، شکل ۵-ج، می توان پهنای پرتو گاوسی را تعیین کرد بنابراین پهنای باریکه پرتو  $۳۲.۸۸\mu\text{m}$  است که قابلیت استفاده این عدسی در فیبرهای نوری را نشان می دهد. شکل ۵-د توزیع دو بعدی شدت پرتو گاوسی در نقطه کانونی با بیشینه شدت  $\frac{w}{m^2}$  را نشان می دهد.



شکل ۵. الف. توزیع شدت پرتوی گاوسی ورودی به میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی در سطح مقطع  $XY$ . ب. توزیع دو بعدی شدت پرتوی گاوسی در تمام ناحیه ی شبیه سازی شده، ج. شدت یک بعدی پرتوی گاوسی شبیه سازی شده در نقطه کانونی، د. توزیع شدت پرتوی گاوسی کانونی شده با میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی در سطح مقطع  $XY$

در شبیه سازی بعدی، همان پرتو گاوسی از دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده، عبور داده شده است. مشابه شبیه سازی قبلی، توزیع های یک بعدی و دو بعدی پرتو، هنگام عبور و پس از عبور از دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده و در نقطه کانونی، در شکل های ۵



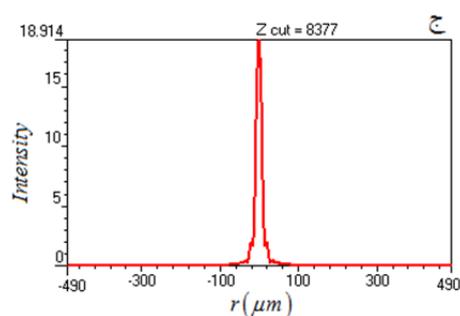
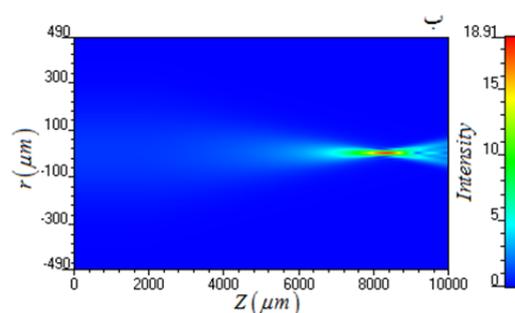
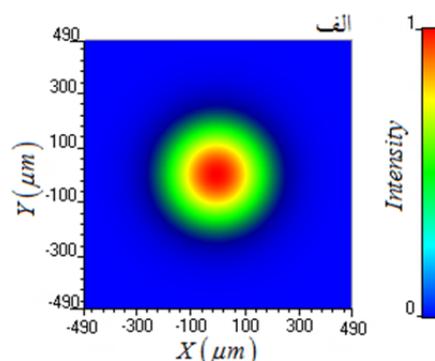


شکل ۶. الف. توزیع شدت پرتوی گاوسی ورودی به دو میکروعدسی تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی در سطح مقطع  $XY$ . ب. توزیع دو بعدی شدت پرتوی گاوسی در تمام ناحیه‌ی شبیه‌سازی شده، ج. شدت یک بعدی پرتوی گاوسی شبیه‌سازی شده در نقطه‌ی کانونی، د. توزیع شدت پرتوی گاوسی کانونی شده با دو میکروعدسی تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی در سطح مقطع  $XY$ .

## ۵. نتیجه گیری

با توجه به اینکه ایجاد تغییر ضریب شکست در شیشه‌ها توسط تبادل یونی انجام می‌شود و در این روش حداکثر تغییرات ضریب شکست در حدود  $0.27$  است. لذا ساخت میکروعدسی‌ها با فاصله کانونی کمتر مشکل و در برخی مواقع غیرعملی است اما با ترکیب دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی می‌توان فاصله کانونی و حتی پهنای باریکه نوری را کم کرد. به کمک شبیه‌سازی می‌توان به راحتی فاصله کانونی و پهنای پرتو گاوسی را بدست آورد. در این شبیه‌سازی نشان دادیم که با ترکیب دو میکروعدسی با نمایه ضریب شکست تدریجی یکسان فاصله کانونی از  $7.283\text{mm}$  به  $1.377\text{mm}$  و پهنای پرتوی گاوسی از  $32.88\mu\text{m}$  به  $17.34\mu\text{m}$  تغییر می‌کند. بطوریکه کاهش پهنای پرتوی گاوسی قابلیت استفاده از دو میکروعدسی تدریجی جفت شده در فیبرهای نوری تک مد را افزایش می‌دهد.

(آ، ب، ج، د) نشان داده شده است. بر طبق این شکل‌ها، فاصله‌ی کانونی پشتی و پهنای باریکه‌ی پرتو بترتیب  $1.377\text{mm}$  و  $17.34\mu\text{m}$  بدست می‌آید. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند با استفاده از دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده می‌توان فاصله‌ی کانونی و پهنای پرتو را نسبت به یک میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی کاهش داد.



## مراجع

- [1] Hernandez-Serrano A. I., Weidenbach M., Busch S. F., Koch M., Castro-Camus E., "Fabrication of gradient-refractive-index lenses for terahertz applications by three-dimensional printing", *Journal of the Optical Society of America B*, Vol. 33, No. 5, May. 2016, pp. 928-931.
- [2] Li S. Sun Y. Zhu J. Tang T. "Monte Carlo simulation for coupling between single-mode fiber and slab waveguide with spherical fiber microlenses", *Optical Engineering*, Vol. 50, No. 11, May. 2011, pp. 115001-115001.
- [3] Nylk J. Kristensen M. V. G. Mazilu M., Thayil A. K. Mitchell C. A., Campbell E. C. Powis S. J. Gunn-Moore F. J., Dholakia K. "Development of a graded index microlens based fiber optical trap and its characterization using principal component analysis", *Biomedical optics express*, Vol. 6, No. 4, 2015, PP. 1512-1519.
- [4] Oikawa M., Iga K., Sanada T. Yamamoto N. Nishizawa K., "Array of distributed-index planar microlenses prepared from ion exchange technique", *Japanese journal of applied physics*, Vol. 20, No. 4, Apr. 1981, p. L296.
- [5] Oikawa M., Iga K., Morinaga M., Usui, T., Chiba T., "Distributed-index formation process in a planar microlens", *Applied optics*, Vol. 23, No. 11, Jun. 1984, pp. 1787-1789.
- [6] Zhu X. F. Iga K. "Index profile of a planar microlens by ion exchange/diffusion" *Applied optics*, Vol. 25, No. 19, Oct. 1986, pp 3397-3400.
- [7] Kokubun Y. Iga K. " Index profiling of distributed-index lenses by a shearing interference method", *Applied optics*, Vol. 21, No. 6, Mar. 1982, pp. 1030-1034.
- [8] Singer W. Dobler B. Schreiber H. Brenner K. H. Messerschmidt B. "Refractive-index measurement of gradient-index microlenses by diffraction tomography", *Applied optics*, Vol. 35, No. 13, 1996, pp.2167-2171.
- [9] Sun X. Ma H. Ming H. Zheng Z. Yang J. Xie J. "The measurement of refractive index profile and aberration of radial gradient index lens by using imaging method", *Optics & Laser Technology*, Vol. 36, No. 2, Mar. 2004, pp. 163-166.
- [10] Horiuchi S. Yoshida S. Yamamoto M., "Numerical ray tracing method for an eccentric radial gradient-index rod lens", *Journal of the Optical Society of America A*, Vol. 31, No. 10, 2014, pp. 2131-2134.
- [11] Morgan K. L. Brocker D. E. Campbell S. D., Werner D. H. Werner P. L. "Transformation-optics-inspired anti-reflective coating design for gradient index lenses", *Optics letters*, Vol. 40, No. 11, Jul. 2015, pp. 2521-2524.
- [12] Iga K. & Misawa S. "Distributed-index planar microlens and stacked planar optics: a review of progress", *Applied optics*, Vol. 25, No. 19, Oct. 1986, pp. 3388-3396.
- [13] Bähr J. Brenner K. H. "Realization and optimization of planar refracting microlenses by Ag-Na ion-

- exchange techniques", Applied optics, Vol. 35, No. 25, Sep. 1996, pp. 5102-5107.
- [14] Moisel J., Passon C., Bähr J., Brenner K. H., "Homogenous concept for the coupling of active and passive single-mode devices by utilizing planar gradient-index lenses and silicon-V grooves", Applied optics, Vol. 36, No. 20, Jul. 1997, pp. 4736-4743.
- [15] Iga K., Oikawa M., Misawa S., Banno J. Kokubun Y. "Stacked planar optics: an application of the planar microlens", Applied optics, Vol. 21, No. 19, Oct 1982, pp. 3456-3460.

